**TECHNOLOGIA CHEMICZNA IV ROK**

**laboratorium**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Temat ćwiczenia** | | **Prowadzący** |
| A | Określenie parametrów formowania szkieł i emalii | dr inż. J. Pawlik |
| B | Kontrola procesu odprężania i hartowania szkieł | dr inż. M. Ciecińska |
| C | Określenie parametrów krystalizacji szkła | dr hab. inż. K. Cholewa-Kowalska, prof. AGH |
| D | Korozja szkła | dr inż. M. Ciecińska |
| E | Analiza termomechaniczna szkieł i procesy termiczne powstawania masy szklanej | dr hab. inż. M. Środa, prof. AGH |
| F | Powłoki ochronne dla podłoży metalicznych | dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH |
| G | Ocena przyczepności powłok emalierskich | dr inż. M. Ciecińska |
| H | Kontrola zestawu szklarskiego | dr inż. M. Ciecińska |
| I | Otrzymywanie warstw amorficznych metodą elektroforetyczną | dr hab. inż. M. Nocuń, prof. AGH |
| J | Kontrola napięć powierzchniowych szkieł w procesie formowania powłoki | dr inż. J. Pawlik |

**08:00 – 11:45 wtorek**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Grupa 1** | **Grupa 2** |
| 03.10.2023 | D – 218 | C – 219 |
| 10.10.2023 | C – 219 | D – 218 |
| 17.10.2023 | B – 219 | I – 312 |
| 24.10.2023 | E – 218 | B – 219 |
| 31.10.2023 | A – 219 | E – 218 |
| 07.11.2023 | I – 312 | A – 219 |
| 14.11.2023 | G – 312 | F – 219 |
| 21.11.2023 | J – 219 | G – 312 |
| 28.11.2023 | H – 218 | J – 219 |
| 05.12.2023 | F – 312 | H – 218 |